

# 日本特许厅专利信息检索系统 J-PlatPat

## (一) 平台概览与文献编号简介

### 一、引言

日本特许厅（以下简称 JPO）现为隶属于经济产业省的政府机构。日本特许厅网站是 JPO 建立的政府性官方网站，JPO 通过该网站发布公告和政策动向，并提供专利信息检索和查询相关的服务。

为适应用户需求，向社会公众和创新者提供更加优质的服务，2015 年 3 月 23 日，JPO 停止使用日本 IPDL (Industrial Property Digital Library) 专利检索系统，改用新的 J-PlatPat 专利信息服务平台（以下简称平台）<sup>[1]</sup>。2019 年 5 月 3 日，平台再次改版升级<sup>[2]</sup>，增加了简单检索、专利审判文献检索等实用功能，并且改进了原有的 OPD (One Portal Dossier) 查询功能，以满足用户特定的检索需求。同时平台也提供了各种媒体的教学资源，使得用户检索效率和用户体验都有明显提升。本文将介绍平台的概况及主要特点，并通过实例来介绍平台的检索和浏览功能，以帮助用户更好地使用平台进行检索。

## 二、J-PlatPat 平台概览

J-PlatPat 平台的基本检索功能如图 1 所示。

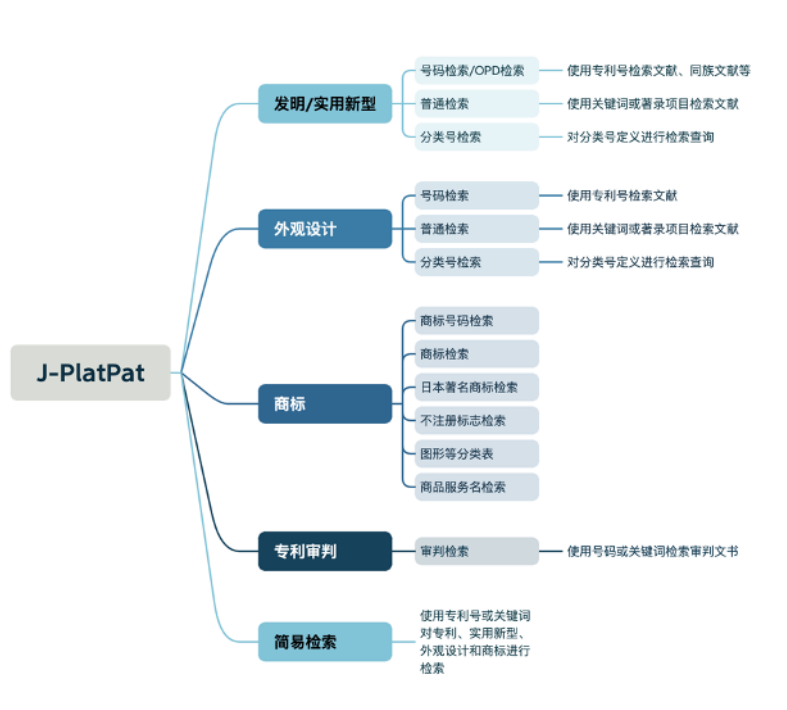


图 1 J-PlatPat 平台检索功能

### 1. 检索功能概况

平台支持特许（即发明）、实用新案（即实用新型）、意匠（即外观设计）、商标和专利审判文献的检索，检索方式上主要分为关键词检索、文献编号检索以及检索式检索。作为辅助功能，平台还支持对发明/实用新型和外观设计的分类号进行查询检索。在 2019 年的改版中,平台新增加了简易检索功能,用户可直接将关键字或专利号输入搜索框,选择需要检索的项目即可开始检索,可以选择发明/新型、外观设计、商标,或者全选搜索。

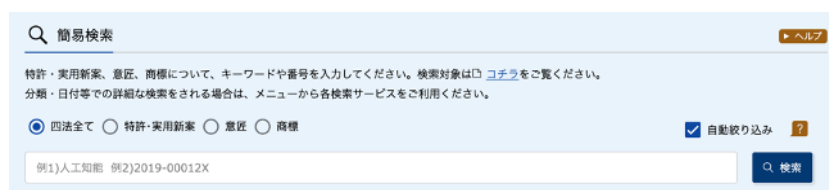


图 2 简易检索界面示例

## 2. 数据收录范围和文献量

截止 2023 年 8 月 8 日，平台收录了日本 1885 年以来的发明、实用新型、外观设计和商标文献，收录了 1990 年以来的发明审判文献、2000 年以来的实用新型审判文献、2019 年以来的外观设计和商标审判文献。同时还收录了美国、欧洲、中国、韩国等主要国家地区的外国专利文献，以及来自 WIPO 的国际公开专利文献（系统中归为外国文献）。具体国家的数据收录范围和数据类型可参考以下网址：

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/html/c2000/patent.html>

## 3. 更新频率

除了部分特殊数据，JPO 会在每周的工作日（专利公报发行日）更新平台收录的文献数据，其中外国数据更新依赖于各局与 JPO 协定的周期频次。另外审判裁决结果的更新时间为每月的最后一个周五。

#### 4. 文献号码格式

关于专利文献编号输入的格式，以下介绍常见日本专利文献最通用的格式，所有支持格式的详情可在平台的“帮助一览”界面中查询：

##### 1. 申请号、公开号、公告号：

a) 日本纪年元号+日本纪年+“-”+nnnnnn

b) 公元纪年<sup>1</sup>+“-”+nnnnnn

##### 2. 注册号：nnnnnn (n) 自然序号

用文献编号检索时需要注意日本纪年与公元纪年的换算：

公元年	日本年号	换算方法
2019.5.1 起	令和 (R)	R+2018
1989.1.8- 2019.4.30	平成 (H)	H+1988
1926.12.25- 1989.1.7	昭和 (S)	S+1925
1912.7.30- 1926.12.25	大正 (T)	T+1911
1868.10.23- 1912.7.30	明治 (M)	M+1867

---

<sup>1</sup> 公元纪年需使用 4 位数字表达

文献编号前会使用日文简称描述文献类别，具体的日文对应汉语如下：

特—特许（即发明）；实—实用新型；

愿—申请；开—公开；表—再公开；公—公告；

常见文献编号形式及示例：

类型	编号形式	检索对应号码示例
申请号	1999.12.31及以前 申请种类+日本纪年-申请序号	特愿平09-342342
	2000.1.1及以后 申请种类+公元纪年（或日本纪年）-申请序号	特愿2004-012568或 特愿H16-012568
专利申请公开号	1999.12.31及以前 特开+日本纪年-申请序号	特开平05-3448011
	2000.1.1及以后 特开+公元纪年（或日本纪年）-申请序号	特开2000-123456
专利申请公表号	1999.12.31及以前 特表+日本纪年-申请序号 （公开序号从500001号编起）	特表平05-500001
	2000.1.1及以后 特表+公元纪年（或日本纪年）-申请序号 （公开序号从500001号编起）	特表2000-500001
专利申请再公表号 （PCT国际申请公开号）	沿用国际申请公开号	PCT/JP2009/066133
专利申请公告号	特公+本国纪年-公告序号	特公平08-34772
专利注册号	特许+注册序号	特许第2500001号
实用新型申请公开号	1999.12.31及以前 实开+日本纪年-申请序号	实开平05-3448011
	2000.1.1及以后 实开+公元纪年（或日本纪年）-申请序号	实开2000-1

实用新型申请公表号	实表+本国纪年-公开序号 (公开序号从500001号编起)	实表平08-500003
实用新型申请公告号	实公+本国纪年-公告序号	实公平08-500003
实用新型注册号	实用新案登録+注册序号	实用新案登録 第2602201号

## 参考文献

[1] 工業所有権情報・研修館.特許情報プラットフォーム (J-PlatPat ) .[EB].[2023-3-27].[https://www.inpit.go.jp/j-platpat\\_info/index.html](https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/index.html).

[2] 工業所有権情報・研修館.「J-PlatPat 機能改善のご紹介」  
201904 機能改善説明会 . [EB].[2019-4-25].  
<https://www.inpit.go.jp/content/100867219.pdf>